

(Taiwan)

EV GROUP Launches New Multi-Functional Micro- And Nanoimprint Solution – January 19, 2022

中時新聞網真道理性真愛台灣

EV GROUP推出全新多功能微米及奈米壓印解決方案

18:39 2022/01/19 | 工商 | 涂志豪







微機電系統(MEMS)、奈米科技與半導體市場的晶圓接合暨微影技術設備領導供應商EV Group (EVG),宣布推出EVG 7300自動化SmartNIL奈米壓印與晶圓級光學系統。EVG7300是EVG最先進的解 決方案,可在單一平台上結合如奈米壓印微影技術(NIL)、透鏡壓鑄與透鏡堆疊(UV接合)等多重基於 UV架構的製程。

> 這套隨時可供業界使用的多功能系統,旨在滿足涉及各種微型和奈 米圖案以及功能層堆疊等嶄新應用的先進研發與生產需求,包括晶 圓級光學(WLO)、光學感測器與投影機、汽車照明、擴增實境 頭戴式裝置使用的波導管、生物醫療設備、超穎透鏡 (metalens) 與超穎介面(meta-surface),以及光電學。EVG7300支 援大至300毫米的晶圓尺寸,並具備高精度對準功能、先進製程控 制與高製程產出量,滿足各種自由形式及高精度奈米和微型光學元 件與設備的量產需求。

> EV Group企業技術總監Thomas Glinsner表示, EV Group憑藉累

積超過20年的奈米壓印技術經驗,持續作為引領此關鍵領域的技術先驅,開發各種創新的解決方案,以滿 足客戶不斷變化的需求。我們最新推出的奈米壓印解決方案系列產品EVG7300,將SmartNIL全域壓印技術 及透鏡壓鑄和透鏡堆疊結合成一套頂尖的系統,具備市場上最精確的對準與製程參數控制,為我們客戶的 產業研究與生產需求提供前所未有的彈性。

EVG7300既可作為獨立工具,也可當作一個模組整合在EVG的HERCULES NIL之中,作為UV-奈米壓印微影 (UV-NIL)的全整合解決方案,其中還可增加如清洗、光阻塗層,以及烘烤或後處理等額外的預處理步 驟,以最佳化特定製程的需求。

這套系統透過結合對準階段的改善、高精度光學元件、多點間隙控制、非接觸式間隙量測與多點力控制, 具領先業界最高可達300奈米的對準精度。EVG7300是具高度彈性的平台,提供三種不同的製程模式,包 含透鏡壓鑄、透鏡堆疊與SmartNIL奈米壓印,並支援150毫米到300毫米晶圓的基板尺寸。模板與晶圓的快 速裝載、快速對準的光學元件、高功率固化以及極小的工具佔用空間,使這套高效平台能夠滿足業界對嶄 新WLO產品的製造需求。

https://wantrich.chinatimes.com/news/20220119900730-420501